

009235676 **Image available**

WPI Acc No: 1992-363097/199244

XRAM Acc No: C92-161306

New fluorine-contg. azetidinone derivs. - useful as
intermediates to antibacterial fluorine-contg. carbapenem derivs.

Patent Assignee: DAIICHI PHARM CO LTD (DAUC)

Number of Countries: 001 Number of Patents: 001

Abstract (Basic): JP 4266869 A

F-contg. azetidinone derivs. of formula (I) (where R1 is H,
OH-protecting groups; R2 is H, lower alkyl; R3 is H, COOH-protecting gps.)
are new.

USE/ADVANTAGE - The F-contg. prods. obtd. are useful as synthetic
intermediates to carbapenem derivs. whose carbapenem skeleton possesses a
side chain subst. with a F atom at 4 position of the skeleton. The
F-contg. carbapenem derivs. have excellent antibacterial properties.

In an example, a mixt. of 22mg (3S,4S)-3-(1'R)-1'-
(tert.-butyldimethyl silyloxy)ethyl) -4-(1''-ethoxycarbonyl-
1''-fluoro-2'-hydroxyethyl) azetidin-2-one and 32mg Ph3P in 2 ml CCl4 was
refluxed for 16 hrs. The reaction mixt. was diluted with Et2O and worked
up to give, from the organic layer, 191mg (3S,4S)-3-((1'R)
-1'-(tert.-butyldimethyl silyloxy)ethyl -4(2''-chloro-1''-
ethoxycarbonyl-1''- fluoroethyl) azetidin-2-one (II). To a mixt. of 17mg
(II) and 3mg 2,2'-azobisisobutyronitrile in 1ml anhydrous, C6H6 was added
0.1ml n-Bu3SnH in 1ml anhydrous C6H6 under reflux. Reflux was contained
for 16 hrs. 1ml CCl4 was added, followed by reflux for another hr. To the
reaction mixt. were added 10% aq. NH3 and then Et2O. The organic layer was
washed with H2O and concd. The residue was chromatographed on SiO2 gel in
5:1 hexane-EtOAc to elute 12.6mg (3S,4S)-3-((1'R)-1'-
(tert.-butyldimethylsilyloxy)ethyl) -4-1''-ethoxycarbonyl-1''-
fluoroethyl) azetidin-2-one.

riv

Dwg.0/0

Title Terms: NEW; FLUORINE; CONTAIN; AZETIDINONE; DERIVATIVE; USEFUL;
INTERMEDIATE; ANTIBACTERIAL; FLUORINE; CONTAIN; CARBA; PENEM; DERIVATIVE

Derwent Class: B03

International Patent Class (Main): C07D-205/08

(19)日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報 (A)

(11)特許出願公開番号

特開平4-266869

(43)公開日 平成4年(1992)9月22日

(51)Int.Cl.⁵
C 07 D 205/08

識別記号

府内整理番号

F I

技術表示箇所

7019-4C

C 07 D 205/08

K

審査請求 未請求 請求項の数1(全6頁)

(21)出願番号 特願平3-111221

(22)出願日 平成3年(1991)2月20日

(71)出願人 000002831

第一製薬株式会社

東京都中央区日本橋3丁目14番10号

(72)発明者 福本 圭一郎

宮城県仙台市青葉区荒巻字青葉 東北大学
薬学部内

(72)発明者 井原 正隆

宮城県仙台市青葉区荒巻字青葉 東北大学
薬学部内

(72)発明者 竹村 真

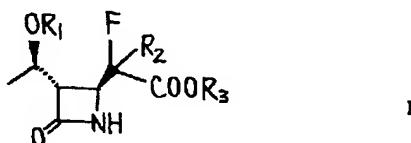
東京都江戸川区北葛西一丁目16番13号 第
一製薬中央研究所内

(54)【発明の名称】 含フッ素アゼチジノン誘導体

(57)【要約】

【目的】カルバペネム骨格の1位にフッ素原子を有する含フッ素カルバペネム系抗生物質を合成する為の中間体として、フッ素原子で置換された側鎖を4位に有する含フッ素アゼチジノン誘導体を獲得する。

【構成】



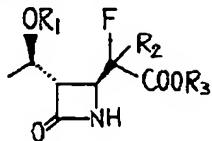
式I、(式中、R₁は水素原子または水酸基の保護基を意味し、R₂は水素原子または低級アルキル基を意味し、R₃は水素原子またはカルボキシル基の保護基を意味する。)で表わされる含フッ素アゼチジノン誘導体

I

2

【特許請求の範囲】

【請求項1】 式 I、



(式中、R₁は水素原子または水酸基の保護基を意味し、R₂は水素原子または低級アルキル基を意味し、R₃は水素原子またはカルボキシル基の保護基を意味する。)で表わされる含フッ素アゼチジノン誘導体

【発明の詳細な説明】

【0001】

【産業上の利用分野】本発明は抗菌薬として有用なカルバペネム誘導体で、カルバペネム骨格の置換基としてフッ素原子を有する含フッ素カルバペネム誘導体の合成中間体として有用な、フッ素原子で置換された側鎖を4位に有する含フッ素アゼチジノン誘導体およびその製法に関する。

【0002】

【従来の技術】ペニシリン系やセファロスボリン系の抗生素質は安全性に優れており、感染症治療に広く用いられてきた。しかし、これらの抗生素質も全ての菌種に有効とはいはず、また耐性を獲得した菌株の問題も生じてきている。一方、カルバペネム骨格を有する抗生素質はこれらの問題を解決することのできる抗生素質として期待されている。

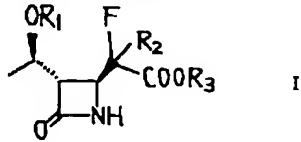
【0003】

【解決しようとする問題点】チエナマイシンに代表されるカルバペネム系抗生素質は優れた有効性を示すものの、物理化学的な不安定性や腎臓のデヒドロペプチダーゼ(DHP)等の酵素によって分解される等の欠点も有していた。

【0004】

【課題を解決するための手段】本発明者はカルバペネム系抗生素質の欠点を克服しつつ、優れた抗菌活性を有するカルバペネム系抗生素質を獲得するべく、同骨格の1位にフッ素原子を有する含フッ素カルバペネム系抗生素質の合成を企画した。本発明者は含フッ素カルバペネム誘導体の合成に有用な中間体を獲得するべく銳意研究の結果、フッ素原子で置換された側鎖を4位に有する含フッ素アゼチジノン誘導体を得ることに成功し、本発明を完成した。

【0005】 すなわち本発明は式 I、



(式中、R₁は水素原子または水酸基の保護基を意味

10

20

30

40

し、R₂は水素原子または低級アルキル基を意味し、R₃は水素原子またはカルボキシル基の保護基を意味する。)で表わされる含フッ素アゼチジノン誘導体およびその製法に関する。

【0006】式 I の化合物に於いて、R₁は水素原子または水酸基の保護基を意味する。ここで水酸基の保護基としては例えば、第三級ブチルオキシカルボニル基等の低級アルコキシカルボニル基類、2-ヨウ化エチルオキシカルボニル基、2, 2, 2-トリクロロエチルオキシカルボニル基等のハロゲノアルキルオキシカルボニル基類、ベンジルオキシカルボニル基、o-ニトロベンジルオキシカルボニル基、p-ニトロベンジルオキシカルボニル基、p-メトキシベンジルオキシカルボニル基等のアラルキルオキシカルボニル基類、トリメチルシリル基、第三級ブチルジメチルシリル基、第三級ブチルジフェニルメチルシリル基の等の置換シリル基類、メトキシメチル基、2-メトキシエトキシメチル基、メチルチオメチル基、テトラヒドロピラニル基等の置換メチル基類を挙げることができる。

【0007】R₂は水素原子または低級アルキル基を意味するが、ここで低級アルキル基としてはメチル基、エチル基、プロピル基類、ブチル基類、ペンチル基類、ヘキシル基類等の炭素数1から6迄のものがよい。これらのうちではメチル基、エチル基がよく、特にメチル基が好ましい。

【0008】このR₂の結合した炭素原子は不齊炭素原子であるが、この炭素原子上の立体配置はいずれでもよい。しかし、R₂がアルキル基である場合はこのアゼチジノン誘導体をカルバペネム誘導体に導いた時に、このアルキル基がβ配置となる配置のものが特に好ましい。

【0009】R₃は水素原子またはカルボキシル基の保護基を意味するが、ここでカルボキシル基の保護基としては例えば、メチル基、エチル基、プロピル基類、ブチル基類等の炭素数1から4の直鎖状若しくは分岐鎖状低級アルキル基類、メトキシメチル、メトキシエチル等のいずれのアルキル部分も炭素数が1から6であるアルコキシアルキル基類、ビパロイルオキシメチル基等の炭素数2から7である脂肪族アシルオキシメチル基類、フタリジル基等を、さらに光学活性エステルを与える様なエステル残基、例えば、メンチル基や(-)-8-フェニルメンチル基等でもよい。さらに本発明の化合物の製造に際して、カルボキシル基の保護基を兼ね、温和な条件下で容易に除去し得るエステル残基として、例えばo-ニトロベンジル、p-ニトロベンジル、ベンズヒドリル若しくは2-ナフチルメチル基等のアラルキル基、そしてアリル基、また、トリメチルシリル基、第三級ブチルジメチルシリル基、第三級ブチルジフェニルメチルシリル基等の置換シリル基等を挙げることができる。

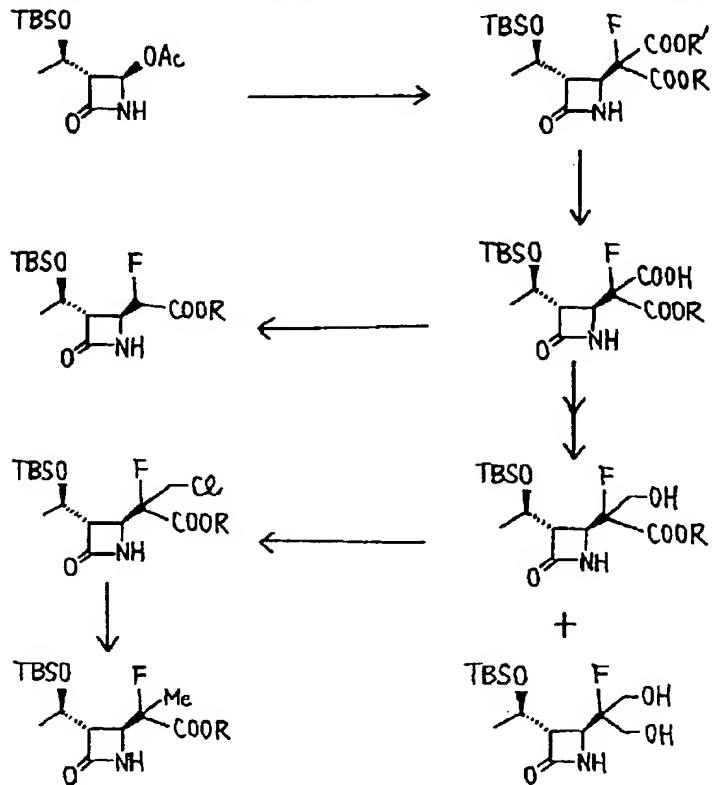
【0010】次に本発明の含フッ素アゼチジノン誘導体の合成について説明する。変換の概要は次に示す通りで

3

ある。(式中、TBSO = 第三級ブチルシリル基を意味

4

し、RおよびR'はR₃の定義に等しい。)



【0011】先ず、フルオロマロン酸ジアルキルエステルを有機溶媒中で塩基と処理した後に、4-アシルオキシアゼチジノンと反応させ縮合体を得る工程である。

【0012】このフルオロマロン酸ジアルキルエステルのアルキル部分は、炭素数1から6迄のアルキルエ斯特ルでよく、アルキル基に特に限定はないが、ジメチルエスチルあるいはジエチルエスチルを使用するのが一般的である。

【0013】ここでは、塩基としてリチウムヘキサメチルジシラジドを使用したが、特にこれに限定されず、例えばLDAやn-ブチルリチウム等のアルキル金属類等でもよい。また、水素化ナトリウム等のアルカリ金属類、ナトリウムメトキシド、ナトリウムエトキシド、ナトリウムプロポキシド、第三級ブチキシカリ等のカリウム、ナトリウム等の金属アルコラート等でもよい。

【0014】溶媒は通常はテトラヒドロフラン等のエーテル類を使用する。また反応温度は-78℃から室温の範囲でよい。反応の際は先ずドライアイス-アセトン冷却下で塩基とフルオロマロン酸エスチルとを処理し、次いで4-アシルオキシアゼチジノンを加え、同温度で攪拌を続けて反応させた後、室温に迄上昇させればよい。

【0015】使用する反応試剤類の量であるが、4-アシルオキシアゼチジノンに対し、フルオロマロン酸ジアルキルエスチル及び塩基を各々小過剰モルを使用すればよく、例えば1.1倍モル程度を使用すれば良好な収率で縮合体が得られた。

30

40

50

【0016】この縮合反応は立体選択的に進行し、トランス体の縮合体のみが得られる。

【0017】次にこの縮合体のエスチル部分を部分加水分解してモノエスチル体とする工程であるが、縮合体を溶媒に溶解し塩基水溶液を加え攪拌して実施する。

【0018】ここで使用する溶媒は水と混和するものであれば特に制限はないが、例えばメタノール、エタノール等の低級アルコール類、テトラヒドロフラン、ジオキサン等である。

【0019】塩基としてはリチウム、ナトリウム、カリウム、カルシウム等の金属の水酸化物、炭酸塩、炭酸水素塩等を使用すればよい。またカリウムスーパーオキシド等も使用できる。塩基の使用量は縮合体に対して、当モルから小過剰モルを使用し、例えば1モルから1.05モルの範囲でよい。また反応温度は、通常は、室温でよい。

【0020】このモノエスチル体を脱炭酸すれば側鎖のR₂が水素原子である含フッ素アゼチジノン誘導体が得られる。脱炭酸は、モノエスチル体を溶媒中に懸濁または溶解させて加熱することで收率よく行うことができる。

【0021】一方、側鎖のR₂がアルキル基である含フッ素アゼチジノン誘導体の合成であるが、例えば、R₂がメチル基の誘導体は以下の方法で合成できる。即ち、先のモノエスチル体のカルボン酸部分を酸クロリドに変換した後に還元してヒドロキシメチル基に変換し、この

水酸基をハロゲン化し、生成するハロゲノメチル基を還元すればよい。

【0022】先ず、モノエステル体のカルボン酸部分の酸クロリドへの変換であるが、塩基存在下に塩素化剤を反応させればよい。塩素化剤としては例えばオキザリルクロリドを使用すればよいがこの他、チオニルクロリドでもよい。

【0023】塩基としては、ピリジン、トリエチルアミン、トリブチルアミン等の有機塩基を通常は使用する。

【0024】溶媒は使用してもしなくともよく、溶媒を使用する場合は塩素化剤と反応するものでなければ特に限定はない。例えば、ベンゼン、トルエン、キシレン等、あるいはハロゲン化アルキル類を使用すればよい。反応温度は通常は室温でよい。

【0025】反応終了後、得られる酸クロリドは特に精製することなく次の還元反応に使用しても良い。

【0026】この酸クロリドは有機溶媒に溶解し、例えばn-ブチルアンモニウムボロヒドリドにより処理することでヒドロキシメチル体に導くことができる。ここで溶媒としては例えば、塩化メチレンを例示することができる。この還元反応は低温で実施するが、具体的にはドライアイス-アセトン冷却下で実施すればよい。

【0027】次にこのヒドロキシメチル体をクロロメチル体に変換する反応である。この変換は、例えば、上記のヒドロキシメチル体を四塩化炭素に溶解し、トリフェニルホスフィンを加えて加热還流して反応させることによって実施でき、クロロメチル体が得られる。また、この他にも通常使用される条件でのクロル化でもよく、ピリジン等の有機塩存在下で、チオニルクロリドを反応させてもよい。

【0028】このクロロメチル体のメチル体への変換であるが、例えば、無水ベンゼン中で、2, 2'-アゾビスイソブチロニトリル存在下、トリn-ブチルズズヒドリドによって処理して還元することで実施される。また、ヘキサメチルホスホリックトリアミド中、ナトリウムシアノボロヒドリドを使用する条件でもよい。

【0029】次に実施例により本発明を更に詳細に説明するが、本発明はこれに限定されるものではない。

【0030】

【実施例1】(3S, 4S)-3-[(1'R)-(第三級ブチルジメチルシリルオキシ)エチル] -4-ビス(メトキシカルボニル)フルオロメチルアゼチジン-2-オ

ジメチルフルオロマロネート30mgをテトラヒドロフラン1mlに溶解して、-78°Cでリチウムヘキサメチルジシラジドの1M-ヘキサン溶液0.21mlを滴下し、同温度で30分攪拌した。ここへ(3R, 4R)-4-アセトキシン-3-[(1'R)-1'-(第三級ブチルジメチルシリルオキシ)エチル]アゼチジン-2-オ

ン5.2mgをテトラヒドロフラン1mlに溶解した

溶液を滴下し、混合物を一夜攪拌した。この間反応温度を-78°Cから室温に徐々に上昇させた。反応混液をジクロロメタンで希釈後して、5%硫酸水素カリウム水溶液、飽和炭酸水素ナトリウム水溶液、飽和塩化ナトリウム水溶液で洗浄した。有機溶媒層を無水硫酸マグネシウムで乾燥後、減圧下に溶媒を留去し、残留物をシリカゲルを用いるフラッシュクロマトグラフィーに付した。ヘキサン-酢酸エチル(7:3, v/v)の流分より標記の化合物63mgを無色粉末として得た。

【0031】 $[\alpha]_D = 47.70^\circ$ (c=1.02, クロロホルム)

IR; ν_{max} (cm⁻¹, CHCl₃): 3440, 1778, 1755
¹H-NMR; δ H (500MHz; CDCl₃): 0.07 (6H, s), 0.88 (9H, s), 1.06 (3H, d, J=7.0Hz), 3.29 (1H, m), 3.87 and 3.88 (each 3H, each s), 4.25-4.30 (1H, m), 4.41 (1H, dd, J=2.5 and 22.0Hz), 5.85 (1H, br s)

【0032】

【実施例2】(3S, 4S)-3-[(1'R)-1'-(ブチルジメチルシリルオキシ)エチル] -4-ビス(エトキシカルボニル)フルオロメチルアゼチジン-2-オ

ジエチルフルオロマロネート1.0gをテトラヒドロフラン20mlに溶解して、-78°Cでリチウムヘキサメチルジシラジドの1M-ヘキサン溶液5.6mlを滴下し、同温度で20分攪拌した。(3R, 4R)-4-アセトキシン-3-[(1'R)-1'-(第三級ブチルジメチルシリルオキシ)エチル]アゼチジン-2-オ1.45gをテトラヒドロフラン20mlに溶解した溶液を滴下し、混合物を12時間攪拌した。この間反応温度を-78°Cから室温に徐々に上昇させた。反応混液をベンゼンで希釈後、5%硫酸水素カリウム水溶液、飽和炭酸水素ナトリウム水溶液、飽和塩化ナトリウム水溶液で洗浄した。有機溶媒層を無水硫酸マグネシウムで乾燥後、減圧下に溶媒を留去し、残留物をシリカゲルを用いるフラッシュクロマトグラフィーに付した。ヘキサン-酢酸エチル(4:1)の流分より標記の化合物1.74gを無色粉末として得た。

【0033】 $[\alpha]_D = 36.14^\circ$ (c=1.3, クロロホルム)

(Found: M⁺ -Me, 390.1716 C₁₇H₂₈NO₆FSi requires m/z, 390.1748)
 IR; ν_{max} (cm⁻¹, KBr): 1772, 1740
¹H-NMR; δ H (500MHz; CDCl₃): 0.

0.7 (6H, s), 0.88 (9H, s), 1.07
(3H, d, J = 7.0 Hz), 1.32, 1.33
(each 3H, each t, each J = 7.
0 Hz), 3.29 (1H, m), 4.26-4.42
(6H, m), 5.89 (1H, br s)

【0034】

【実施例3】 (3S, 4S)-3-[¹R)-1'-
-(第三級ブチルジメチルシリルオキシ)エチル]-4'-
フルオロ(メトキシカルボニル) [¹R, 3"-
R, 4S)-8-フェニル-p-メンタン-3-イルオ
キシカルボニル] メチルアゼチジン-2-オン

メチル フェニルメンチルフルオロマロネート40mg
と(3R, 4R)-4-アセトキシ-3-[¹R)
-1'-(第三級ブチルジメチルシリルオキシ)エチ
ル] アゼチジン-2-オン12.5mgをリチウムヘキ
サメチルジシラジドの1M-ヘキサン溶液0.1mLの
存在下、先の実施例と同様に置換反応を行って標記の化
合物8.6mgを得た。

【0035】 ¹H-NMR: δH (500MHz; CDCl₃): 0.07 (6H, s), 0.86 (3H,
d, J = 7.0 Hz), 0.88 (9H, s), 1.06
(3H, d, J = 7.0 Hz), 1.26 (6H,
d, J = 7.0 Hz), 3.26 (1H, m), 3.83
(3H, s), 4.26-4.31 (1H, m),
4.43 (1H, dd, J = 2.5 and 22.0Hz),
4.96 (1H, dt, J = 4.5 and 12.0Hz),
5.69 (1H, br s),

【0036】

【実施例4】 (3S, 4S)-3-[¹R)-1'-
-(第三級ブチルジメチルシリルオキシ)エチル]-4'-
エトキシカルボニル(フルオロ)メチルアゼチジン-
2-オン

前記、(3S, 4S)-3-[¹R)-1'-(第三級ブチルジメチルシリルオキシ)エチル]-4-ビス
(エトキシカルボニル)フルオロメチルアゼチジン-2-
オン55.0mgをエタノール10mLに溶解した溶液
に水酸化リチウム-水和物5.6mgを水5mLに溶解し
た水溶液を加え、室温で2時間攪拌した。反応終了後、
混液を減圧濃縮し、残留物にエーテル30mLと水10
mLを加えた。エーテル層を飽和炭酸水素ナトリウム水
溶液3mLで3回抽出した。水層を合わせ、氷冷下4N
塩酸を用いて酸性とし、混合液をジクロロメタンで5回
抽出した。抽出液を飽和塩化ナトリウム水溶液で乾燥
後、減圧下溶媒を留去しカルボン酸46.2mgを無色粉
末として得た(¹H-NMR: δH (90MHz; CDCl₃): 0.0 (6H, s), 0.82 (9H,
s), 3.30 (1H, m), 4.15-4.52 (4H, m),
6.60 (1H, br s))。これは精製す
ることなく次の反応に用いた。上記粗カルボン酸25
mgをキシレン0.5mLに懸濁させ、3時間135°C

で加熱攪拌した。溶媒を減圧下に留去した後、残留物を
ベンゼン-ヘキサン(1:1)混液に溶解させ、飽和炭
酸水素ナトリウム水溶液、飽和塩化ナトリウム水溶液で
洗浄した。有機溶媒層を硫酸マグネシウムで乾燥後減圧
下溶媒を留去し、残留物をシリカゲルを用いるフラッショ
ンクロマトグラフィーに付した。ヘキサン-酢酸エチル
(4:1)の流分より2種のジアステレオマー(約2:
1)の混合物として目的物22mgを無色固体として得た。

【0037】 Found: M⁺-Me, 318.153
7, C₁₄H₂₅NO₄FSi req
uire s m/z, 318.1537

IR; νmax (cm⁻¹, CHCl₃): 3405,
1761

¹H-NMR: δH (500MHz; CDCl₃):
0.07 (6H, s), 0.85 (9H, s), 1.15 and
1.17 [3H (2:1), each d, each J = 7.0 Hz],
1.34 (3H, t, J = 7.0 Hz), 3.25 and
3.27 [1H (1:2), each m], 4.06-4.14 (1H, m),
4.22-4.36 (3H, m), 4.90-4.96 [1H (2:1), each dd,
each J = 5.0 and 48.0Hz], 5.85 and
5.90 [1H (2:1), each br s, NH]

【0038】

【実施例5】 (3S, 4S)-3-[¹R)-1'-
-(第三級ブチルジメチルシリルオキシ)エチル]-4'-
-(1'-エトキシカルボニル-1'-フルオロ-2'-
ヒドロキシエチル)アゼチジン-2-オン

前記半エステル57.9mgをベンゼン10mLおよびビ
リジン0.136mLの混液に溶かし、これに氷冷下オキ
ザリルクロリド0.148mLをベンゼン5mLに溶解
した溶液を防湿下に加えた。反応混液を室温で3時間攪
拌した後、セライトを通して不溶物を除いた。濾液を減
圧下濃縮し、残留物をジクロロメタン10mLに溶解し
た。この溶液をn-ブチルアンモニウムポロヒドリド
0.8gをジクロロメタン10mLに溶解した溶液に-78°C
で徐々に加えた。反応液を-78°Cで1時間攪拌
後10%水酸化ナトリウム水溶液、希クエン酸水溶液、
飽和食塩水で洗浄した。有機溶媒層を無水硫酸マグネシ
ウムで乾燥後、減圧下に溶媒を留去し、残留物をシリカ
ゲルを用いるフラッションクロマトグラフィーに付した。
ヘキサン-酢酸エチル(7:3)の流分より目的物20
0mgを無色固体として得た。

【0039】 IR; νmax (cm⁻¹, CHCl₃):
3405, 3350, 1760

¹H-NMR: δH (500MHz; CDCl₃):
0.05 and 0.06 (each 3H, each
s), 0.88 (9H, s), 1.09 (3H,

9

d, $J = 7 \text{ Hz}$), 1. 33 (3H, t, $J = 7.0 \text{ Hz}$), 3. 01 (1H, br s), 3. 33 (1H, br s), 3. 90-4. 32 (6H, m), 6. 35 (1H, br s), (Found: $M^+ - \text{Me}$, 348. 1621. $C_{15}H_{27}NO_5$ FS i requires m/z, 348. 1642). さらにベンゼンアセトン(4:1)溶出部よりジオール体202mgを無色固体として得た。

[0040] IR; ν_{max} (cm⁻¹, CHCl₃): 3430, 3400-3200, 1760
¹H-NMR; δ H (500MHz; CDCl₃): 0. 11 and 0. 12 (each 3H, each s), 0. 90 (9H, s), 1. 32 (3H, d, $J = 7 \text{ Hz}$), 1. 62 (2H, br s), 3. 41 (1H, d, $J = 7.0 \text{ Hz}$), 3. 74-3. 87 (5H, m), 4. 18 (1H, quintet, $J = 7.0 \text{ Hz}$), 6. 15 (1H, br s), (Found: $M^+ - \text{Me}$, 306. 1502. $C_{13}H_{25}NO_4$ FS i requires m/z, 306. 1537)

[0041]

[実施例6] (3S, 4S)-3-[(1'R)-1'-(第三級ブチルジメチルシリルオキシ)エチル]-4-(2"-クロロ-1"-エトキシカルボニル-1"-フルオロエチル)アゼチジン-2-オン

前記アルコール22mgおよびトリフェニルfosfin 32mgを四塩化炭素2mlに溶解し、これを16時間加熱還流した。反応液をエーテルで希釈後、水10%塩酸、飽和炭酸水素ナトリウム水溶液、飽和塩化ナトリウム水で洗浄した。有機溶媒層を無水硫酸マグネシウムで乾燥後、溶媒を減圧留去し、残留物をシリカゲルを用いるフラッシュクロマトグラフィーに付した。ヘキサン-酢酸エチル(5:1)の流分より目的物19.1mgを無色油状物として得た。

[0042] IR; ν_{max} (cm⁻¹, CHCl₃): 3410, 1775, 1740
¹H-NMR; δ H (500MHz; CDCl₃): 0. 11 (6H, s), 0. 89 (9H, s), 1. 15

(6)

10

(3H, d, $J = 7 \text{ Hz}$), 1. 34 (3H, t, $J = 7.0 \text{ Hz}$), 3. 38 (1H, m), 3. 60-4. 45 (6H, m), 6. 02 (1H, br s), (Found: $M^+ - \text{Me}$, 366. 1312. $C_{15}H_{26}NO_4$ FS i requires m/z, 36. 1304).

[0043]

[実施例7] (3S, 4S)-3-[(1'R)-1'-(第三級ブチルジメチルシリルオキシ)エチル]-4-(1"+エトキシカルボニル-1"-フルオロエチル)アゼチジン-2-オン

前記クロロ体17mg及び2, 2'-アゾビスイソブチロニトリル(AIBN)3mgを無水ベンゼン1mlに溶解し、これにトリ-n-ブチルスズヒドリド0. 1mlを無水ベンゼン1mlに溶解した溶液を加熱還流下に滴下した。反応混合物を16時間加熱還流後、四塩化炭素1mlを加え、更に1時間加熱還流した。反応液に10%アンモニア水溶液を加えた後、エーテルを加えた。有機溶媒層を飽和食塩水で洗浄後、無水硫酸マグネシウムで乾燥した。溶媒を減圧下留去し、残留物をシリカゲルを用いるフラッシュクロマトグラフィーに付した。ヘキサン-酢酸エチル(5:1)の流分より目的物12. 6mgを無色固体として得た。

[0044] IR; ν_{max} (cm⁻¹, CHCl₃): 3420, 1770, 1735
¹H-NMR; δ H (500Hz; CDCl₃): 0. 09 and 0. 10 (each 3H, each s), 0. 90 (9H, s), 1. 15 (3H, d, $J = 7 \text{ Hz}$), 1. 33 (3H, t, $J = 7.0 \text{ Hz}$), 1. 62 (3H, d, $J = 22.0 \text{ Hz}$), 3. 28 (1H, m), 4. 02 (1H, dd, $J = 3.0$ and 15. 0Hz), 4. 22-4. 25 (1H, m), 4. 27 (2H, q, $J = 7.0 \text{ Hz}$), 5. 93 (1H, br s)
(Found: $M^+ - \text{Me}$, 332. 1672. $C_{15}H_{26}NO_4$ FS i requires m/z, 332. 1694).